



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203832137 U

(45) 授权公告日 2014. 09. 17

(21) 申请号 201420247478. X

(22) 申请日 2014. 05. 14

(73) 专利权人 俞和平

地址 323600 浙江省丽水市云和县紧水滩镇
梓坊村 22 号

(72) 发明人 俞和平

(74) 专利代理机构 北京纽乐康知识产权代理事

务所(普通合伙) 11210

代理人 杨忠孝

(51) Int. Cl.

B44D 3/18(2006. 01)

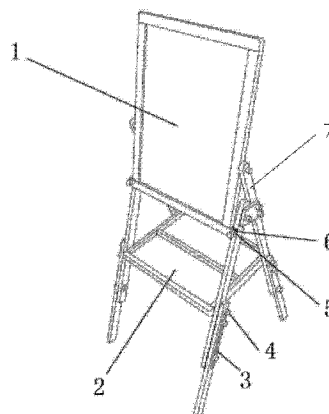
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可升降旋转画板

(57) 摘要

本实用新型涉及一种可升降旋转画板,包括支架、储物格和画板,所述支架由四根设置有调节槽的支脚组成,调节槽中设置有调节螺母,所述储物格可拆卸连接在支架四个支脚之间,所述画板的左右两个侧框与支架顶端对称相连,画板下端设置有定位块和与定位块相配套的凹槽,画板通过定位块固定在支架上。本实用新型的有益效果为:画板各部分由螺母固定连接,拆卸运输方便,结构美观;画板正反两面可旋转交替使用,画板高度可根据需要调节,实用方便。



1. 一种可升降旋转画板,包括支架(7)、储物格(2)和画板(1),其特征在于:所述支架(7)由四根设置有调节槽(3)的支脚组成,调节槽(3)中设置有调节螺母(4),所述储物格(2)可拆卸连接在支架(7)四个支脚之间,所述画板(1)的左右两个侧框与支架(7)顶端对称相连,画板(1)下端设置有定位块(5)和与定位块(5)相配套的凹槽(6),画板(1)通过定位块(5)固定在支架(7)上。

2. 据权利要求1所述的一种可升降旋转画板,其特征在于:所述固定块(5)长度与支架(7)长度相同。

一种可升降旋转画板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可升降旋转画板。

背景技术

[0002] 绘画不仅可以丰富业余生活,而且开发个人潜能、提高艺术审美。因此,画板作为绘画必备工具,人们对画板的要求也越来越严格。目前,市场上的画板不能实现画板正反两面可以旋转交替使用,同时画板支脚可以调节的目的。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种可升降旋转画板,以克服目前现有技术存在的上述不足。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现:

[0005] 一种可升降旋转画板,包括支架、储物格和画板,所述支架由四根设置有调节槽的支脚组成,所述调节槽中设置有调节螺母,通过调节螺母在调节槽中的位置改变支架高度,所述储物格可拆卸连接在所述支架的四根支脚之间,所述画板的左右两个侧框与支架顶端对称相连,所述画板下端设置有定位块和与所述定位块相配套的凹槽,所述画板通过定位块固定在支架上。

[0006] 进一步的,所述画板正反两面可旋转交替使用。

[0007] 进一步的,所述画板正反两面为不同材质不同颜色的面板。

[0008] 进一步的,所述固定块长度与支架长度相同。

[0009] 本实用新型的有益效果为:画板各部分由螺母固定连接,拆卸运输方便,结构美观;画板正反两面可旋转交替使用,画板高度可根据需要调节,实用方便。

附图说明

[0010] 下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0011] 图1是本实用新型实施例所述的可升降旋转画板正面结构示意图;

[0012] 图2是本实用新型实施例所述的可升降旋转画板的反面结构示意图。

[0013] 图中:

[0014] 1、画板;2、储物格;3、调节槽;4、螺母;5、定位块;6、凹槽;7、支架。

具体实施方式

[0015] 如图1-2所示,本实用新型实施例所述的一种可升降旋转画板,包括支架7、储物格2和画板1,所述支架7由四根设置有调节槽3的支脚组成,调节槽3中设置有调节螺母4,通过调节螺母4在调节槽3中的位置改变支架7高度,所述储物格2可拆卸连接在支架7四个支脚之间,所述画板1左右两个侧框与支架7顶端对称相连,画板1下端设置有定位块5和与定位块5相配套的凹槽6,画板1通过定位块5固定在支架7上;所述画板1正反

两面可旋转交替使用 ;所述画板 1 正反两面为不同材质不同颜色的面板,所述固定块 5 长度与支架 7 长度相同。

[0016] 具体使用时,首先使用螺母 4 将定位块 5 与支架 7 固定,之后改变调节槽 3 中螺母 4 的位置,选择合适的画板高度,最后使用画板另一面时只需松开定位块与支架 7 的螺母 4,抬高画板底部,画板 1 以支架 7 顶端所在直线为轴旋转至支架 7 另一侧,此时可以使用画板 1 另一面绘画。

[0017] 本实用新型不局限于上述最佳实施方式,任何人在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案,均落在本实用新型的保护范围之内。

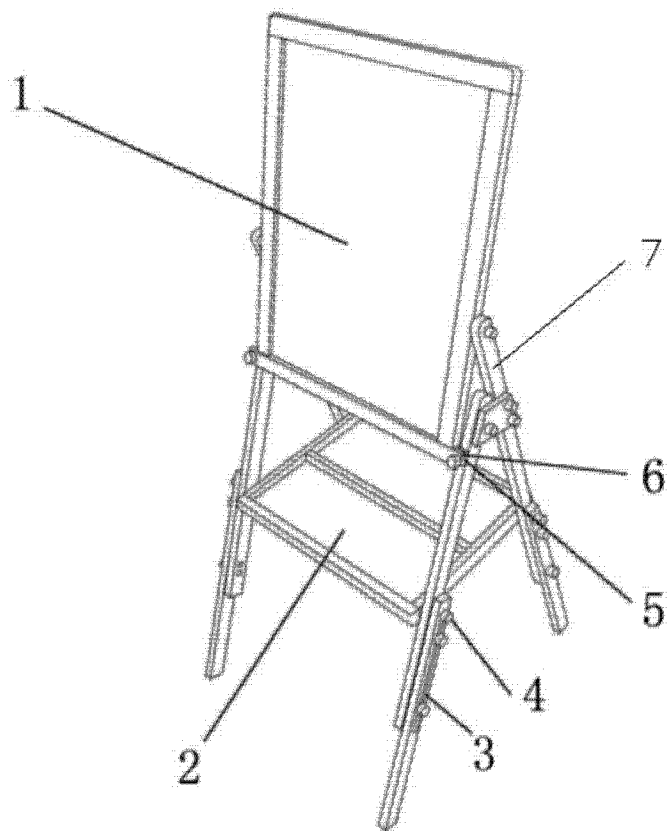


图 1

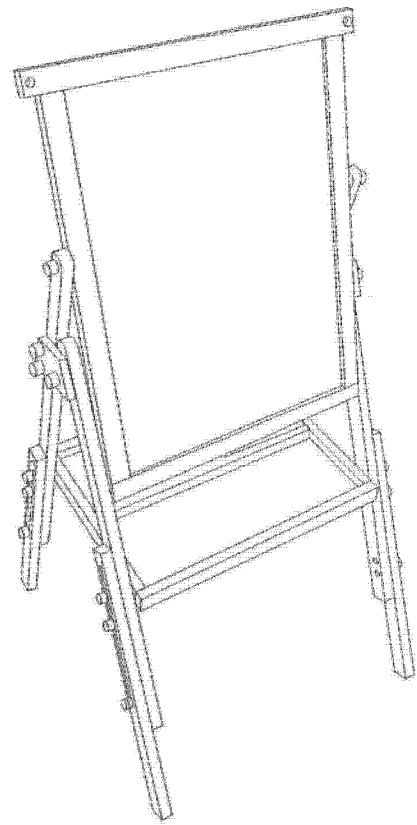


图 2